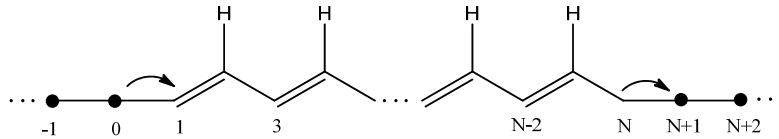


(دریافت مقاله: ۱۳۸۹/۱۰/۴؛ دریافت نسخه نهایی: ۱۳۹۰/۱۰/۲۰)

بعدی هستند، که موضوع رسانش آنها با کشف خواص رسانش بسیار پلی استیلن وارد عرصه علم فیزیک شد، به این معنی که پلی استیلن اولین نسل بسیارهای رسانا به شمار می‌رود [۱۰] و تا کنون مطالعات زیادی بر روی این بسیار انجام شده است [۸-۱۲]. علی‌رغم تحقیقات زیادی که بر روی بسیارها انجام شده است، هنوز پرسش‌های اساسی زیادی درباره ویژگی‌های رسانش این مواد در ذهن دانشمندان وجود دارد. هدف این تحقیق مطالعه تحلیلی تراپردازیکی بسیار پلی استیلن با در نظر گرفتن اثر انرژی‌های پرش پیوند هیدروژن-کربن است. برای این منظور به مطالعه تحلیلی رسانش الکتریکی یک نانوسیم شانه-مانند با انرژی پرش متناوب متصل به دو هادی

مطالعه و تحقیق درباره سامانه‌های مولکولی یکی از مهم‌ترین زمینه‌های تحقیقاتی در چند دهه اخیر بوده است [۱] و در میان این سامانه‌های مولکولی سامانه‌های یک بعدی، مانند سیم‌های مولکولی نقش مهمی را در پایه و اساس فناوری نانو ایفا کرده‌اند [۲-۵]. سامانه‌های یک بعدی در مقابل تغییرات میدان خارجی یا ویژگی‌های ذاتی مانند مکان ناخالصی در یک سیم [۶-۷] و قدرت دوپارش (اختلاف قدرت پیوندهای یگانه و دوگانه) [۸] بسیار حساس هستند که موجب استفاده آنها در قطعات مولکولی مانند حسگرهای زیستی و شیمیایی شده است [۹]. بسیارها یکی از مواد بسیار مهم در عرصه رساناهای یک



شکل ۱. نمایش طرح‌واره‌ای از یک بسپار شانه-مانند با انرژی پرش متناوب در شاخه اصلی (پلی استیلن) که متصل به دو نیم‌سیم نیمه متناهی است.

$\beta_C(1+\delta)$  و  $\beta_C(1-\delta)$  به ترتیب انرژی پرش پیوند دوگانه و یگانه بین دو اتم متوالی در راستای محور بسپار را نشان می‌دهند ( $\delta = 0$  معادل یکسان بودن تمام پیوندها است).  $N$  تعداد جایگاه‌های مؤثر (اتم‌های کرین) در بسپار است. همچنین  $\varepsilon$  انرژی بازبهنجارش شده جایگاه‌ها است که به صورت زیر به دست می‌آید [۱۴]

$$\tilde{\varepsilon}_C = \varepsilon_C + \frac{\beta_{CH}}{\varepsilon - \varepsilon_H}, \quad (3)$$

که در آن  $\beta_{CH}$  انرژی پرش الکترون برای پیوند هیدروژن-کرین،  $\varepsilon_C$  و  $\varepsilon_H$  به ترتیب انرژی جایگاهی الکترون در اتم‌های کرین و هیدروژن هستند. هامیلتونی‌های هادی‌ها نیز به صورت زیر هستند [۱۵]

$$\begin{aligned} H_L &= \varepsilon_L \sum_{i=-\infty}^{\circ} |i\rangle\langle i| \\ &+ \beta_L \sum_{i=-\infty}^{-1} (|i\rangle\langle i+1| + |i+1\rangle\langle i|), \\ H_R &= \varepsilon_R \sum_{i=N+1}^{\infty} |i\rangle\langle i| \\ &+ \beta_R \sum_{i=N+1}^{\infty} (|i\rangle\langle i+1| + |i+1\rangle\langle i|), \end{aligned} \quad (4)$$

که در آن  $\beta_{L(R)}$  انرژی پرش بین جایگاه‌های متوالی و  $\varepsilon_{L(R)}$  انرژی جایگاهی اتم‌ها در نیم‌سیم سمت چپ (راست) هستند. همچنین هامیلتونی‌های اتصال بسپار به هادی‌ها به این صورت هستند [۱۵]

$$\begin{aligned} H_{PL} &= \beta_{PL} (|\circ\rangle\langle 1| + |1\rangle\langle \circ|), \\ H_{PR} &= \beta_{PR} (|N\rangle\langle N+1| + |N+1\rangle\langle N|), \end{aligned} \quad (5)$$

که در آن  $\beta_{PL(R)}$  انرژی پرش بین بسپار و هادی سمت چپ (راست) است.تابع گرین بسپار در حضور هادی‌ها به صورت زیر نوشته می‌شود [۱۶]

$$G_P = \frac{G_{oP}}{I - G_{oP}H_{PL}G_LH_{LP} - G_{oP}H_{PR}G_RH_{RP}}, \quad (6)$$

یک بعدی ایده‌آل پرداخته و تأثیر طول بسپار و قدرت دوپارش را بر روی رسانش الکتریکی و چگالی حالت‌های انرژی این سامانه به طور تحلیلی بررسی می‌کنیم. مطالعه رسانش الکتریکی براساس رابطه لانداؤر در نظریه پاسخ خطی است، که بیان می‌کند رسانش الکترونی سامانه با ضریب عبور الکترونی آن متناسب است [۱۳].

در این قسمت با استفاده از روش تابع گرین در رهیافت بستگی قوی به مطالعه نظری یک سامانه شامل یک بسپار که بین دو هادی یک بعدی ایده‌آل قرار گرفته است، می‌پردازیم. مطابق شکل ۱ این بسپار دارای یک ساختار شانه-مانند شامل انرژی‌های پرش متناوب در شاخه اصلی خود است. این مدل را می‌توان برای توصیف خواص ترابردی بسپارهای پلی استیلن-مانند به کار برد. هامیلتونی کل سامانه با فرض مشابه بودن دو هادی سمت چپ و راست، در تقریب همسایه‌های اول به صورت زیر است

$$H = H_L + H_{PL} + H_P + H_{PR} + H_R, \quad (1)$$

که در آن  $H_P, H_{PL(R)}, H_{L(R)}$  به ترتیب هامیلتونی نیم‌سیم سمت چپ (راست)، هامیلتونی اتصال بسپار به نیم‌سیم سمت چپ (راست) و هامیلتونی بسپار منزوى است. هامیلتونی بسپار شانه-مانند منزوى به صورت زیر بیان می‌شود

$$\begin{aligned} H_P &= \tilde{\varepsilon}_C \sum_{i=1}^N |i\rangle\langle i| \\ &+ \beta_C \sum_{i=1}^{N-1} (1 + \delta(-1)^{i+1}) \\ &\quad (|i\rangle\langle i+1| + |i+1\rangle\langle i|) \end{aligned} \quad (2)$$

که در آن  $1 + \delta(-1)^{i+1}$  ضریب انرژی پرش بین جایگاه‌های  $i$  و  $i+1$  است و در واقع نشان دهنده قدرت دوپارش بنا بر این

با مشخص شدن عنصر  $(G_P)_{\lambda,N}$ ، در قسمت بعد به کمک روابط تحلیلی (۸) و (۹) به بررسی رسانش و چگالی حالت‌های بسپار شانه-مانند با انرژی پرش متناوب در زنجیره اصلی (پلی استیلن) می‌پردازیم.

که در آن  $G_{\circ P}$  تابع گرین بسپار منزوی و  $G_{L(R)}$  تابع گرین هادی چپ (راست) است.

می‌توان ضریب عبور الکتریکی و چگالی حالت‌ها (DOS) را بر حسب آخرین عنصر سطر اول ماتریس تابع گرین سامانه،  $(G_P)_{\lambda,N}$ ، به ترتیب توسط روابط زیر بیان کرد [۱۶-۱۷]

$$T(\varepsilon) = 4 \operatorname{Im} \sigma_L \operatorname{Im} \sigma_R |(G_P)_{\lambda,N}|^2, \quad (7)$$

و

$$\text{DOS}(\varepsilon) = \frac{1}{\pi} \operatorname{Im} \left. \frac{\partial \ln(G_P)_{\lambda,N}}{\partial \varepsilon'} \right|_{\varepsilon'=\varepsilon}. \quad (8)$$

که در رابطه (۷)  $\sigma_{L(R)}$  خود انرژی بسپار به دلیل اتصال با هادی چپ (راست) بوده و دارای شکل زیر است [۱۵ و ۱۶]

$$\sigma_{L(R)} = \frac{\beta_{PL(R)}}{\beta_L} \left( \frac{\varepsilon - \varepsilon_{L(R)}}{2\beta_L} + \sqrt{\left( \frac{\varepsilon - \varepsilon_{L(R)}}{2\beta_L} \right)^2 - 1} \right), \quad (9)$$

با فرض مشابه بودن هادی‌ها و اتصال‌های سمت چپ و راست  $R = \sigma_L = \sigma_R$  خواهد بود که از این پس از نوشتن اندیس  $L$  و  $R$  برای آن خودداری می‌کنیم. با نگاهی به روابط (۷) و (۸) می‌توان فهمید که برای ارائه فرمول‌بندی تحلیلی مسئله نیاز به شکل تحلیلی عنصر  $(G_P)_{\lambda,N}$  است. بدین منظور از رهیافت ذکر شده در مرجع [۲۰] استفاده می‌کنیم و داریم

$$(G_P)_{\lambda,N} = \frac{(\varepsilon - \tilde{\varepsilon}_C)^{(N-1)/2}}{\beta_C \tilde{D}_N(\varepsilon, \sigma)}, \quad (11)$$

که در آن  $\tilde{D}_N(\varepsilon, \sigma)$  دترمینان وارون ماتریس تابع گرین بسپار در حضور هادی‌ها است و به کمک بسط تابع دترمینان به ازای  $N$  های فرد به شکل زیر بیان می‌شود

$$(\varepsilon - \tilde{\varepsilon}_C) \tilde{D}_N(\varepsilon, \sigma) = ((\varepsilon - \tilde{\varepsilon}_C) - 2\sigma) D_N(\varepsilon) + \sigma ((\varepsilon - \tilde{\varepsilon}_C) - 2(1 + \delta^2)) D_{N-2}(\varepsilon), \quad (12)$$

که در آن  $D_N$  دترمینان وارون ماتریس تابع گرین یک بسپار منزوی به طول  $N$  است و با رابطه زیر داده می‌شود [۲۰]

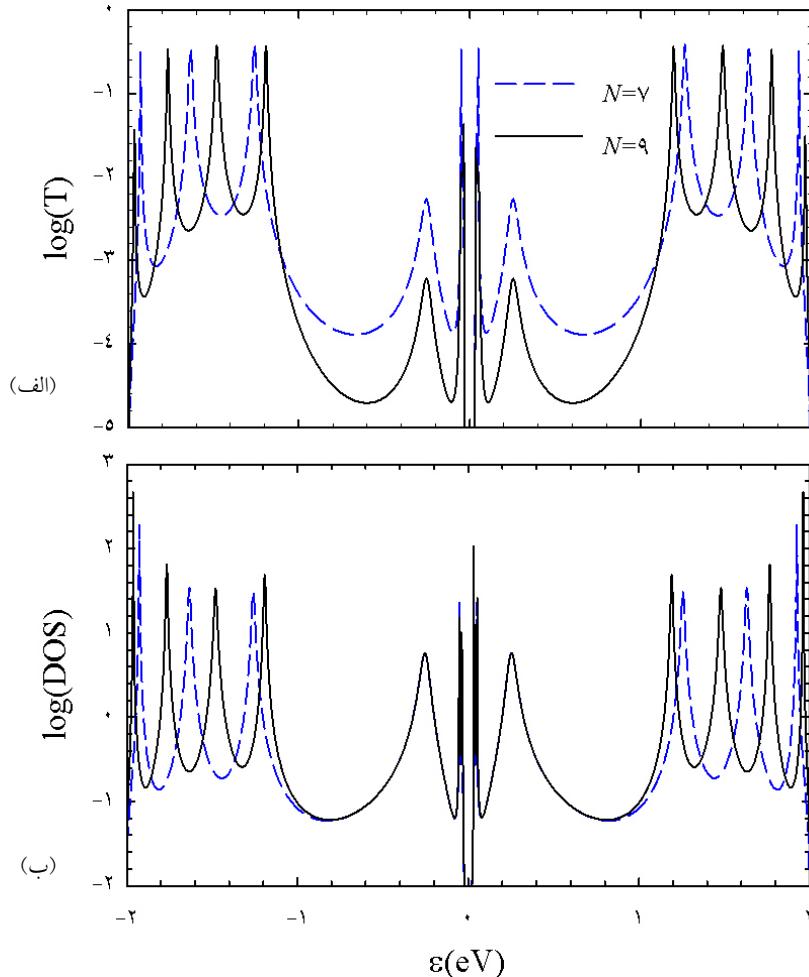
$$D_N(\varepsilon) = \frac{(\varepsilon - \tilde{\varepsilon}_C)(1 - \delta^2)^{(N-1)/2}}{\beta_C} \frac{\sin[(N+1)\phi/2]}{\sin(\phi/2)}, \quad (13)$$

که در آن

$$\cos \phi = \frac{(\varepsilon - \tilde{\varepsilon}_C)^2 - 2\beta_C^2(1 + \delta^2)}{2\beta_C^2(1 - \delta^2)}.$$

در این بخش با استفاده از فرمول‌بندی قبل به بررسی تابع الکترونی از یک بسپار شانه-مانند با انرژی‌های پرش متناوب در شاخه اصلی می‌پردازیم. لازم به ذکر است که این مدل لروماً برای بررسی خواص تراپرایدی مولکول پلی استیلن نیست و برای تمام بسپارها یا نانو ساختارهای شانه مانندی که انرژی پرش آنها متناوب است قابل استفاده است. بنابراین در اینجا پارامترهای مورد نیاز برای انرژی‌های جایگاهی و پرش را به صورت نوعی انتخاب می‌کنیم که این امر در مقالات نظری نیز بسیار رایج است [۱۹ و ۲۰]. البته برای تحلیل و توجیه نتایج تجربی به صورت موردن توسعه این رهیافت، دانستن دقیق این پارامترها ضروری است. با توجه به این توضیحات مقادیر انرژی‌های جایگاهی تمام اتم‌های ساختار شامل هادی‌ها را برابر صفر اختیار می‌کنیم. همچنین انرژی پرش بین اریتال‌های اتمی در هادی‌ها را برابر  $15\text{ eV}$ ، انرژی پرش برای پیوند گرین-هیدروژن را  $25\text{ eV}$  و مقدار  $\beta_C$  در رابطه (۲) را  $15\text{ eV}$  انتخاب می‌کنیم. انرژی پرش اتصال‌ها را نیز برابر  $25\text{ eV}$  در نظر می‌گیریم.

نمودارهای شکل ۲ (الف) و (ب) رفتار رسانش و چگالی حالت‌های پلی استیلن را بر حسب انرژی الکترون ورودی برای دو طول مختلف ( $N = 2n+1 = 7, 9$ ) برای چند مقدار مختلف قدرت دوپارش نشان می‌دهد. همان‌طور که دیده می‌شود در درون پنجره انرژی بسپار، رفتار منحنی‌های چگالی حالت‌ها و رسانش، نوسانی بوده و خارج آن، رفتار رسانش نمایی یا تونل زنی است. در خارج از پنجره انرژی بسپار، تغییرات چگالی حالت‌ها بر حسب انرژی مستقل از اندازه بسپار است. در مورد منحنی رسانش در ناحیه تشدیدی افزایش اندازه بسپار اندازه

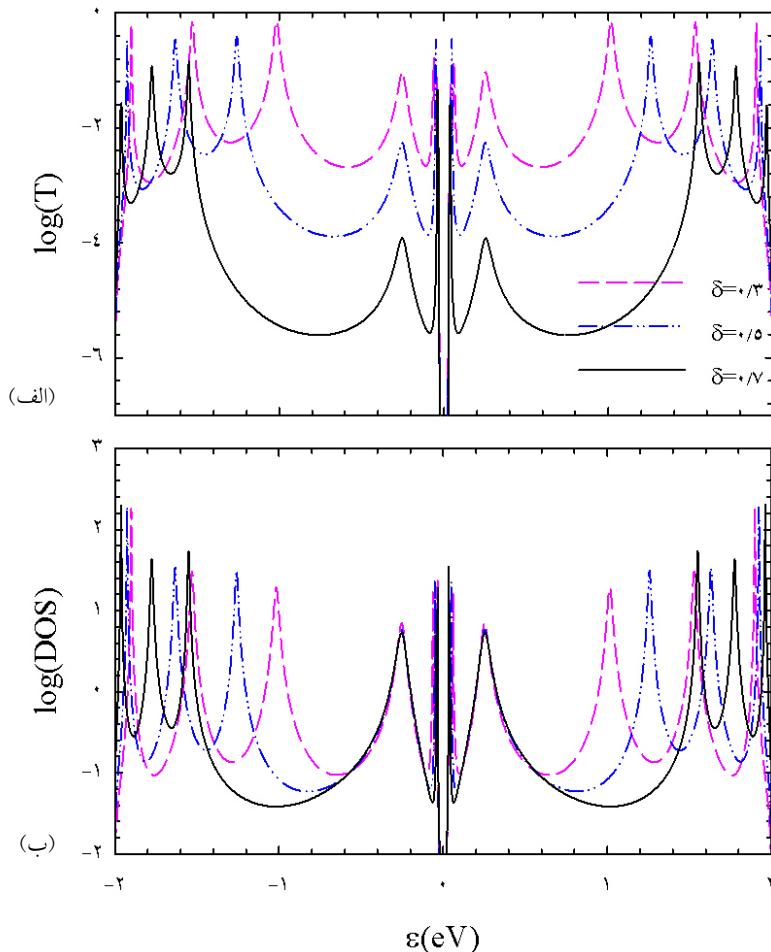


شکل ۲. (الف)  $\log(T)$  و (ب)  $\log(\text{DOS})$  بر حسب انرژی الکترون ورودی برای پلی استیلن-مانند دو طول متفاوت ( $N = 7, 9 = 2n + 1$ ) که متصل به دو سیم همگن و مشابه است. در اینجا همه انرژی‌های جایگاهی برابر صفر در نظر گرفته شده است. انرژی پرش برای نیمسیم‌ها برابر  $\beta_{L(R)}$ ، انرژی پرش برای بسپار:  $\beta_{CH} = \beta_C = 1\text{eV}$ ، انرژی پرش بین دو جایگاه زو  $j+1$  به صورت  $2 / (-)^{j+1}$  و جملهٔ انرژی پرش بین نیمسیم‌ها و بسپار  $25\text{eV}$  هستند.

میانی، انرژی جایگاهی بهنجار شده اتم کربن به بی‌نهایت میل می‌کند. مشاهده می‌شود که هرچه طول بسپار بیشتر شود

قله‌های تشدیدی را کاهش نداده و فقط تعداد آنها زیادتر رسانش تونل زنی در ناحیه گاف کمتر می‌شود. این نمودار دارای سه گاف انرژی است، گاف میانی بهدلیل ساختار شانه-مانند بسپار و گاف‌های سمت راست و چپ به دلیل ساختار متناوب این دستگاه است. بدیهی است با قرار دادن مقدار صفر برای انرژی پرش پیوند کربن-هیدروژن گاف مرکزی در دو گاف دیگر محو شده و بسپار تنها یک گاف از خود نشان می‌دهد. تونل زنی در گاف میانی بسیار ضعیفتر از دو گاف سمت راست و چپ است زیرا حول انرژی صفر در گاف

در این قسمت سعی بر این است که با در نظر گرفتن انرژی‌های پرش متفاوت برای پیوندهای یگانه و دوگانه (قدرت دوپارش)، رسانش را بررسی کنیم. نمودارهای شکل ۳ (الف) و (ب) تغییرات  $T$  و  $\log(\text{DOS})$  را بر حسب انرژی الکترون وردی برای دو مقدار مختلف قدرت دوپارش ( $\delta$ )، برای یک بسپار



شکل ۳. (الف)  $\log(T)$  و (ب)  $\log(\text{DOS})$  بر حسب انرژی الکترون ورودی برای یک بسپار پلی استیلن-مانند شامل هفت اتم کربن و متصل به دو هادی فلزی ایده‌آل برای چند مقدار متفاوت قدرت دوپارش ( $0/3, 0/5, 0/7 = \delta$ ). در اینجا همه انرژی‌های جایگاهی برابر صفر در نظر گرفته شده است. انرژی پرش برای نیم سیم‌ها برابر واحد ( $V = 1\text{eV} = \beta_{L(R)}$ )، انرژی پرش برای بسپار:  $\beta_C = 4\beta_{CH}$ ، و جمله انرژی پرش بین نیم سیم‌ها و بسپار  $V = 25\text{eV}$  است.

نانوساختار شانه-مانند با انرژی پرش متناوب در شاخه اصلی (پلی استیلن)، سه گاف انرژی مشاهده شد که گاف میانی به علت ساختار شانه-مانند این بسپار بوده و رسانش در این منطقه به صفر می‌رسد و دو گاف سمت راست و چپ به علت وجود پیوندهای یگانه و دوگانه به صورت متناوب (دوپارش) در این بسپار است که با افزایش قدرت دوپارش گاف‌های وسیع‌تر و عمیق‌تری در طیف رسانش مشاهده شد و همچنین قله‌های منطقه تشدیدی تیزتر شدند. با افزایش طول بسپار رسانش تونل زنی تضعیف شد، ولی چگالی حالت‌ها در خارج پنجره انرژی با افزایش طول بسپار هیچ تغییری نمی‌کند.

پلی استیلن-مانند شامل هفت اتم کربن نشان می‌دهد. نمودارها درای سه گاف در طیف خود هستند که گاف مرکزی به دلیل ساختار شانه-مانند و دو گاف کناری به علت وجود تناوب در انرژی‌های پرش است، به همین دلیل تغییر قدرت دوپارش تنها بر اندازه دو گاف کناری تأثیر خواهد گذاشت. با افزایش مقدار قدرت دوپارش از  $0/3$  به  $0/7$ ، درون این گاف‌های تونل زنی الکترون سخت‌تر می‌شود. همچنین ناحیه تشدیدی دارای قله‌های تیزتری می‌شود.

در طیف رسانش و چگالی حالت‌ها بر حسب انرژی برای

شهرکرد قدردانی می‌شود.

بدین وسیله از حمایت‌های مالی معاونت پژوهشی دانشگاه

11. W P Su, J R Schrieffer and A J Heeger, *Phys. Rev. Lett.* **42** (1979) 1698.
12. C Joachim and J F Vinuesa, *Europhys. Lett.*, **33** (1996) 635.
13. R Landauer, *Phys. Lett. A* **85** (1981) 91.
14. م. مردانی، ح. ریانی و آ. اسماعیلی، کنفرانس فیزیک ایران .۲۸۲۸ (۱۳۸۹)
15. S Datta, “*Electronic Transport in Mesoscopic Systems*”, Cambridge University Press, Cambridge (1997).
16. P A Lee and D S Fisher, *Phys. Rev. Lett.* **47** (1981) 882.
17. D S Fisher and P A Lee, *Phys. Rev. B* **35** (1987) 979.
18. P D Kirkman and J B Pendry, *J. Phys. C* **17** (1984) 4327.
19. M Mardaani, H Rabbani and A Esmaeili, *Solid State Commun.* **151** (2011) 928.
20. M Mardaani and K Esfarjani, *Chem. Phys.* **317** (2005) 43.
21. D Nozaki, H M Pastawski and G Cuniberti, *New J. Phys.* **12** (2010) 063004.
1. G Cuniberti, G Fagas and K Richter, “*Introducing Molecular Electronics*”, Berlin and Heidelberg: Springer (2005).
2. L De Cola, “*Molecular Wires: From Design to Properties*”, Berlin Heidelberg: Springer (2005).
3. Y Calev, H Cohen, G Cuniberti, A Nitzan and D Porath, *Isr. J. Chem.* **44** (2004) 133.
4. N D Lang, *Phys. Rev. Lett.* **79** (1997) 1357.
5. E Shapir, J Yi, H Cohen, A Kotlyar, G Cuniberti and D Porath, *J. Phys. Chem. B* **109** (2005) 14270.
6. C K Chiang, C R Fincher Jr, Y W Park, A J Heeger, H Shirakawa, E-J Louis, S C Gau and A G MacDiarmid, *Phys. Rev. Lett.* **39** (1977) 1098.
7. C K Chiang, M A Dury, S C Gau, A J Heeger, E-J Louis, A G MacDiarmid, Y W Park and H Shirakawa, *J. Am. Chem. Soc.* **100** (1978) 1013.
8. D Nozaki, H M Pastawski and G Cuniberti, *New Journal of Physics* **12** (2010) 063004.
9. Y Cui, Q Wei, H Park and C M Lieber, *Science* **293** (2001) 1289.
10. H Shirakawa, E J Louis, A G MacDiarmid, C K Chiang and A J Heeger, *J.C.S. Chem. Comm.* **16** (1977) 578.